

2017年2月24日

2017年3月1日付組織変更ならびに人事異動のお知らせ

2017年3月1日付で、次の通り組織変更ならびに人事異動を行いますので、お知らせいたします。

<組織変更>

リコー未来技術研究所関係

- (1) 先端デバイス研究センターを新設する。
- (2) 光エレクトロニクス研究センターを廃止し、その機能を先端デバイス研究センターに移管する。
- (3) 基盤技術研究センターを廃止し、その機能を先端デバイス研究センターに移管する。
- (4) 材料システム研究センターを新設する。

<人事異動>

[社員人事]

新職	旧職	継続職	氏名
▽リコー未来技術研究所 先端デバイス研究センター 所長	□リコー未来技術研究所 基盤技術研究センター 所長		山田 泰史
▽リコー未来技術研究所 材料システム研究センター 所長	□リコー未来技術研究所 エネルギー研究室 室長		後河内 透

| リコーグループについて |

リコーグループは、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービス、プロダクションプリントソリューション、ビジュアルコミュニケーションシステム、デジタルカメラ、産業用製品・サービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です(2016年3月期リコーグループ連結売上は2兆2,090億円)。

創業以来80年にわたり、高い技術力、際立った顧客サービスの提供と、持続可能社会の実現への積極的な取り組みを行ってきました。

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。

より詳しい情報は、こちらをご覧ください。 <http://jp.ricoh.com/>

株式会社リコー <http://jp.ricoh.com/>お問い合わせ先 広報室 TEL : 03-6278-5228(直通) E-mail : koho@ricoh.co.jp